

Prensa Isostática Quente Para Investigação De Baterias De Estado Sólido Prensa Isostática Quente

Número do item: PCIH



introdução

KINTEK Warm Isostatic Press (WIP) para laminação de precisão em semicondutores e baterias de estado sólido. Certificação ASME, controlo de 50-100°C, capacidades de alta pressão. Melhore o desempenho do material agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
Gama de pressão	0-20T	0-40T	0-60.0 toneladas	0-100 toneladas
Diâmetro do pistão	130mm (d) em cilindro de óleo cromado	150mm (d) em cilindro de óleo cromado	200mm (d) em cilindro de óleo cromado	220mm (d) em cilindro de óleo cromado
Processo de pressurização	Programa de pressurização - Programa de retenção - Alívio de pressão temporizado			
Tempo de retenção	1 segundo a 999 minutos	1 segundo a 999 minutos	1 segundo a 999 minutos	1 segundo a 999 minutos
Conversão da pressão	O programa converte automaticamente a pressão suportada pela amostra			
Ecrã	Ecrã LCD de 7 polegadas	Ecrã LCD de 7 polegadas	Ecrã LCD de 7 polegadas	Ecrã LCD de 7 polegadas
Temperatura de aquecimento	Temperatura ambiente-200.0C	Temperatura ambiente - 200.0C	Temperatura ambiente - 200.0C	Temperatura ambiente-200.0C
Pressão isostática	300MPa	300MPa	300MPa	500MPa
Dimensão da câmara isostática	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ×50×150 (M×N)	Φ×50×150 (M×N)
Curso do pistão (T)	50mm	50mm	50mm	50mm